

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): TSUCHIYAMA, et al.

Serial No.: Not yet assigned

Filed: June 25, 2003

Title: MAGNETIC HEAD SLIDER AND MAGNETIC DISC UNIT

Group: Not yet assigned

LETTER CLAIMING RIGHT OF PRIORITY

Honorable Commissioner of
Patents and Trademarks
Washington, D.C. 20231

June 25, 2003

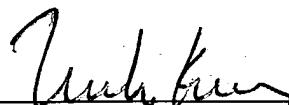
Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55, the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on Japanese Patent Application No.(s) 2003-021292, filed January 30, 2003.

A certified copy of said Japanese Application is attached.

Respectfully submitted,

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP



Melvin Kraus
Registration No. 22,466

MK/alb
Attachment
(703) 312-6600

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application: 2003年 1月30日

出願番号

Application Number: 特願2003-021292

[ST.10/C]:

[JP2003-021292]

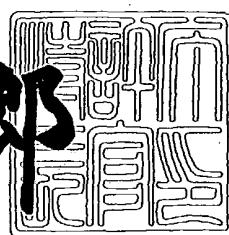
出願人

Applicant(s): 株式会社日立製作所

2003年 4月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3024371

【書類名】 特許願

【整理番号】 1502002301

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 21/21

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社 日立製作所
機械研究所内

【氏名】 土山 龍司

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社 日立
製作所 ストレージ事業部内

【氏名】 谷 弘詞

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社 日立製作所
機械研究所内

【氏名】 徳山 幹夫

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社 日立
製作所 ストレージ事業部内

【氏名】 小平 英一

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社 日立製作所
機械研究所内

【氏名】 栗田 昌幸

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社 日立
製作所 ストレージ事業部内

【氏名】 正田 光広

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社 日立製作所
機械研究所内

【氏名】 徐 鈞国

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社 日立
製作所 ストレージ事業部内

【氏名】 松本 真明

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【電話番号】 03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気ヘッドスライダ及び磁気ディスク装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

空気流の流入側に形成され、空気軸受面となる流入側パッドと、空気流の流出側に形成され、空気軸受面となる流出側パッドと、両側に沿って形成された一対のサイドレールと、前記流入側パッドと前記流出側パッドとの間にリセス面とを備えた磁気ヘッドスライダにおいて、

前記流入側パッドの前記リセス面からの高さを前記流出側パッドの前記リセス面からの高さよりも高くしたことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項2】

請求項1に記載の磁気ヘッドスライダにおいて、前記流入側パッドは、前記リセス面から突出した第一の面と、前記第一の面の流入側に前記第一の面よりも低く形成した第二の面とを備え、前記流出側パッドは、前記リセス面から突出した第三の面と、前記第三の面の流入側に前記第三の面よりも低く形成した第四の面とを備え、前記流入側パッドの前記第二の面を、前記流出側パッドの前記第三の面よりも高くしたことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の磁気ヘッドスライダにおいて、前記第二の面を前記サイドレールのレール面よりも高く形成したことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項4】

請求項1又は2に記載の磁気ヘッドスライダにおいて、前記第三の面を前記サイドレールのレール面よりも高く形成したことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項5】

請求項1又は2に記載の磁気ヘッドスライダにおいて、前記第二の面を前記サイドレールのレール面よりも高く形成し、前記第三の面を前記サイドレールのレール面よりも高く形成し、前記第四の面と前記レール面と同じ高さに形成した

ことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項6】

請求項1又は2に記載の磁気ヘッドスライダにおいて、前記リセス面から前記流出側パッドの前記第三の面までの高さを4μm以内にしたことを特徴とする磁気ヘッドスライダ。

【請求項7】

回転駆動される磁気ディスクと、前記磁気ディスクに情報を記録し、または前記磁気ディスクから情報を再生する磁気ヘッドを搭載した磁気ヘッドスライダとを備えた磁気ディスク装置において、

前記磁気ヘッドスライダは、空気流の流入側に形成され、空気軸受面となる流入側パッドと、空気流の流出側に形成され、空気軸受面となる流出側パッドと、両側に沿って形成された一対のサイドレールと前記流入側パッドと前記流出側パッドとの間にリセス面とを備え、

前記流入側パッドは、前記リセス面から突出した第一の面と、前記第一の面の流入側に前記第一の面よりも低く形成した第二の面とを備え、

前記流出側パッドは、前記リセス面から突出した第三の面と、前記第三の面の流入側に前記第三の面よりも低く形成した第四の面とを備え、

前記流入側パッドの前記第二の面を、前記流出側パッドの前記第三の面よりも高くしたことを特徴とする磁気ディスク装置。

【請求項8】

請求項7に記載の磁気ディスク装置において、前記磁気ディスクとして、中心線平均面粗さRaが1nm以下、中心線最大高さRpが5nm以下の平滑な磁気ディスクを使用したことを特徴とする磁気ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は磁気ヘッドスライダ及び磁気ディスク装置に係わり、特に高記録密度化、高信頼性化に優れた磁気ヘッドスライダ及び磁気ディスク装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

磁気ヘッドを搭載し、空気軸受によって磁気ディスク上に浮上して、磁気ディスクの記録媒体に情報を記録又は再生するスライダとして、流入端側ステップ面 (leading step surface) と、流出端側ステップ面 (trailing step surface) と、流入端側で流入端側ステップ面に接続され、流出端側に延設された2つのサイドレールと、流入端側ステップ面及び流出端側ステップ面のそれぞれに形成したパッドとを有し、2つのサイドレールの間に負圧ポケットを形成するスライダが知られている。このスライダは、浮上量の高度依存性を低減することを目的の一つとして発明されたものである（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

尚、スライダの浮上量として、接触開始浮上量 h_{to} という用語が用いられる。磁気ディスク媒体面には微小うねりや面粗さがあり、磁気ディスク上に浮上しているスライダは浮上量を小さくしてゆくと、これらの微小突起先端と接触を開始する。このため、理想平面上からの微小突起先端の最大高さを接触開始浮上量 h_{to} として、面粗さのない理想平面上からの浮上量と区別する場合がある。

【特許文献1】

米国特許第5, 777, 825号明細書（第2コラム）

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

上記スライダは負圧ポケットに負圧力を発生させることにより、スライダ周辺の気圧変化に対する浮上量変動を小さくできる。しかし、負圧力を利用しないスライダに対して、流入端側の浮上量と流出端側の浮上量の差を小さくして、すなわちピッチ角度を小さくして浮上するため、接触開始浮上量すなわち微小突起先端の最大高さ h_{to} を低くした平滑媒体面と接触した時は接触面積が大きくなり、接触振動が大きくなるという課題を有している。また媒体表面にランアウトのような長波長のうねりがある場合、スライダの浮上面と媒体表面のうねりとの間に圧力変動が発生し、浮上量が変動する。負圧力を利用するスライダでは、負圧力を利用しないスライダに対して、ピッチ角度を大きくできないために、圧力変動が発生する浮上面面積が大きくなり、ランアウトに対する浮上量変動が大きくな

る。

【0005】

本発明の目的は、 h_{10} を下げた平滑媒体面とのスライダ接触振動低減化とランアウトのようなスライダ長に比べて十分大きい波長の媒体面うねりに対する浮上量変動の低減化とスライダ周辺の気圧変化に対する浮上量変動の低減化を同時に満足することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、磁気ヘッドスライダに、空気流の流入側に形成され、空気軸受面となる流入側パッドと、空気流の流出側に形成され、空気軸受面となる流出側パッドと、両側に沿って形成された一対のサイドレールと、流入側パッドと流出側パッドとの間にリセス面とを備え、前記流入側パッドの前記リセス面からの高さを前記流出側パッドの前記リセス面からの高さよりも高くした。

【0007】

このとき、流入側パッドに、リセス面から突出した第一の面と、第一の面の流入側に第一の面よりも低く形成した第二の面とを備え、流出側パッドに、リセス面から突出した第三の面と、第三の面の流入側に第三の面よりも低く形成した第四の面とを備え、流入側パッドの第二の面を流出側パッドの第三の面よりも高くするとよい。第二の面はサイドレールのレール面よりも高くするとよい。また第三の面はサイドレールのレール面よりも高くするとよい。また第二の面はサイドレールのレール面よりも高く形成し、第二の面をサイドレールのレール面よりも高く形成し、第四の面とサイドレールのレール面とと同じ高さにするとよい。またリセス面から流出側パッドの第三の面までの高さを $4 \mu m$ 以内にするとよい。

【0008】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例1を説明する。

【0009】

図1に磁気ヘッドスライダ及びその支持体の立体斜視図を示す。図2(a) (b)にそれぞれ、磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。スライダ1

は、流入側に形成された2つ（一対）の空気軸受面になりうるパッド11（以後、流入パッドと記す）、流出側に形成された1つの空気軸受面になりうるパッド12（以後、流出パッドと記す）、両側に沿って形成された一対のサイドレール13、から構成する。さらに、流入パッド11を流出パッド12に比べて、スライダ厚さ方向に突出させている。この突出量を δ とする。流出パッド12の流出端に再生用MRヘッドのMR素子の露出部と記録用電磁誘導型磁気ヘッドのギャップ部から構成する記録再生素子1bを、またスライダ1の側面に磁気ヘッド1c及び接続端子1dを設けている。

【0010】

さらに詳細には、スライダ1は流入パッド11と流出パッド12との間にリセス面116とを備えており（図3参照）、流入パッド11はリセス面116から突出した第一の面112と第一の面112の流入側に第一の面112よりも低く形成した第二の面114とを備えており（図3参照）、流出パッド12は、リセス面116から突出した第三の面112と、第三の面112の流入側に第三の面112よりも低く形成した第四の面114とを備えている（図4参照）。尚、流入パッド11はスライダ1の幅方向に2つ設けられている。またサイドレール13は、流入パッド11に対して流出端側に、スライダ1の幅方向の両端部に、スライダ1の長さ方向に沿うように、それぞれ1本ずつ設けられている。

【0011】

尚、スライダ1について、その長さ方向を流入端から流出端あるいは流出端から流入端に至る方向として、幅方向を前述の長さ方向を横切る（直交する）方向として、厚さ方向又は高さ方向を前述の長さ方向及び幅方向を横切る（直交する）方向として説明する。

【0012】

スライダ1は、空気力学的に正圧力Q1が発生する2つの流入パッド11と一対のサイドレール13とによって囲まれた凹部（リセス面116が形成された部分）14に負圧力Q2が発生する負圧力利用型スライダである。負圧力Q2が発生するメカニズムは、ディスクが回転し、空気がスライダ／ディスク間に流れ込むと、凹部14で急激に体積が増えるためである。正圧力Q1は浮上量を増加さ

せる方向に作用し、負圧力Q2は浮上量を低下させる方向に作用する。

【0013】

流入パッド11をスライダ1の厚さ方向に突出させる構造は、従来のリソグラフィ技術を適用して、図2(b)の斜線部に示すように、流入パッドに薄膜1e、例えばカーボンを成膜することによって製造できる。

【0014】

図3、図4に磁気ヘッドスライダの流入パッド11、サイドレール13及び流出パッド12を示す。これらは、ディスク停止時に媒体面と接触するパッド面112(以後、コンタクト面と記す)と空気流入方向に段差部113を介して設けた1段目の段差面114(ステップ面)、段差部115を介して設けた2段目の段差面116(リセス面)の2段ステップ面から構成する。δs1、δs3はそれぞれ、流入パッド11のパッド面112に対する段差面114、サイドレール13の深さ(ステップ深さ)を示す。δr1は流入パッド11のパッド面112に対するパッド面112に対する段差面116の深さ(リセス深さ)を示す。δs2は流出パッド12のパッド面112に対する段差面114の深さ(ステップ深さ)を示す。δr2は流出パッド12のパッド面112に対するパッド面112に対する段差面116の深さ(リセス深さ)を示す。

【0015】

流入パッド11の段差面(第二の面)114は流出パッド12のパッド面(第三の面)112よりも高い。流入パッド11の段差面(第二の面)114はサイドレール13のレール面よりも高い。流出パッド12のパッド面(第三の面)112はサイドレール13のレール面よりも高い。流出パッド12の段差面(第四の面)114とサイドレール13のレール面とは同じ高さである。すなわち、流入パッド11のパッド面(第一の面)112が一番高い。尚、高さはリセス面116を基準にして、各面のリセス面116からの突出高さで比較している。

【0016】

図5に実施例1の磁気ヘッドスライダの支持体の平面図を示す。支持体2は、荷重用ビーム部21、ジンバル部22、荷重用突起部(以後、ディンプルと記す)23から構成する。

【0017】

図6 (a) (b) に実施例1の磁気ヘッドスライダの浮上走行時の側面図を示す。ディンプル23は、荷重用ビーム部21から押し付けられた荷重Fをスライダに作用させる荷重作用点として設けている。またそこを支点として、スライダを並進(上下)、ピッチ(前後)、ロール(シーケ)方向の3自由度の運動に対して復元力が作用するように設ける。荷重作用点であるディンプル23の位置(X_p , Y_p)は、ピッチ方向に対しては $X_p = x_p / L$ 、ロール方向に対しては $Y_p = y_p / w$ の無次元化した値として表わす。ただし、 x_p はスライダの流入端との距離、 y_p はスライダ側面の端との距離、 L はスライダの長手方向の長さ、 w はスライダの短手方向の長さである。

【0018】

スライダ1は、ディンプル23の位置で押付荷重Fと空気力学的に発生する正圧力 Q_1 と負圧力 Q_2 (> 0) とが、 $Q_1 = F + Q_2$ の関係式で釣り合い、ピッチ方向、ロール方向の浮上姿勢を表わすピッチ姿勢角度 θ_p 、ロール姿勢角度 θ_r 、流出端浮上量 h_2 、流入端浮上量 h_1 、再生用MRヘッドのMR素子の露出部と記録用電磁誘導型磁気ヘッドのギャップ部から構成する記録再生素子1bにおけるギャップ浮上量 h_{gap} 、ピッチ角度 AG ($= h_2 - h_1$) を一定に保ちながら動的に安定浮上している。

【0019】

図7に本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの浮上面形状(ABS1)を示す。大きさは、スライダ長Lが1.25mmのピコサイズである。押付荷重Fは、29.4mN、ディンプル位置 x_p / L 、 y_p / L は共に0.5である。

【0020】

図8 (a) に、浮上面形状ABS1を用いて、突出量 δ が0nmの従来スライダ、突出量 δ が20nmの実施例1のスライダ1、高度0m、3000mの場合について、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周、中周、外周条件におけるピッチ角度 AG を計算した結果を示す。図より、突出量 δ が20nmの実施例1のスライダ1のピッチ角度 AG は、従来スライダの突出量 δ が0nmに比べて、約30nm大きくなっていることが分かった。さらに、実施例1のスライダ1の高度

0 mから高度3000 mと変化したピッチ角度AGの変化量は、従来スライダのそれとほとんど同じであり、スライダ周辺の気圧低下によるピッチ角度AGの変化させることなく、ピッチ角度AGを大きくできることが分かった。

【0021】

図8 (b)に、浮上面形状ABS1を用いて、突出量 δ が0 nmの従来スライダ、突出量 δ が20 nmの実施例1のスライダ1、高度0 m、3000 mの場合について、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周、中周、外周条件におけるギャップ浮上量 h_{gap} を計算した結果を示す。図より、突出量 δ が20 nmの実施例1のスライダ1の浮上プロファイルのギャップ浮上量 h_{gap} 差は1 nm以内となっており、従来スライダの突出量 δ が0 nmの場合と浮上プロファイルのギャップ浮上量 h_{gap} 差とほとんど同じになっている。また、実施例1のスライダ1の高度0 mから高度3000 mと変化したギャップ浮上量 h_{gap} の変化量は、従来スライダのそれと同じ3 nm以下となり、実施例1のスライダ1のスライダ周辺の気圧低下によるギャップ浮上量 h_{gap} の変化は従来スライダと同じであることが分かった。

【0022】

図9 (a)に、浮上面形状ABS1を用いて、突出量 δ が0 nmの従来スライダ、突出量 δ が20 nmの実施例1のスライダ1、高度0 m、3000 mの場合について、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周、中周、外周条件における負圧力 Q_2 を計算した結果を示す。図より、突出量 δ が20 nmの実施例1のスライダ1の負圧力 Q_2 は、従来スライダの突出量 δ が0 nmの場合と同じ負圧力になっており、かつ実施例1のスライダ1の高度0 mから高度3000 mと変化した負圧力 Q_2 の変化量は、従来スライダのそれと同じであった。押付荷重が同じ条件の場合、負圧力 Q_2 が大きいスライダの方が負圧力 Q_2 が小さいスライダに比べて、気圧低下による浮上量変化を抑えることができる分かっているため、実施例1のスライダ1のスライダ周辺の気圧低下によるギャップ浮上量 h_{gap} の変化が従来スライダと同じである理由は、実施例1のスライダ1の負圧力 Q_2 は、従来スライダのそれと同じになっているためであることが分かった。以下に、スライダ周辺の気圧低下による浮上量変化と負圧力との関係を説明する。

【0023】

浮上量を増加させる方向に作用する正圧力 Q_1 は、 ΔQ_1 だけ減少し、 Q_{1p}
(= $Q_1 - \Delta Q_1$) となり、浮上量は低下する。浮上量を低下させる方向に作用する負圧力 Q_2 の絶対値は、 $\Delta Q_2 (> 0)$ だけ減少し、 Q_{2p} (= $Q_2 + \Delta Q_2$) となり、浮上量は増加する。気圧が低下しても押付荷重 F は変化しないため、 $Q_1 - \Delta Q_1 = F + Q_2 + \Delta Q_2$ 、 $\Delta Q_1 = \Delta Q_2 (= \Delta Q)$ となり、気圧低下による正圧力 Q_1 の低下量 ΔQ_1 と負圧力の絶対値の減少量 ΔQ_2 は同じ ΔQ になる。

【0024】

負圧力と正圧力との比をとると、 $Q_{2p}/Q_{1p} = Q_{2p}/(F + Q_{2p}) = 1/((F/Q_{2p}) + 1)$ 、 $Q_2/Q_1 = 1/((F/Q_2) + 1)$ 、 $F \rightarrow 0$ の場合、 $Q_{2p}/Q_{1p} \rightarrow 1$ 、 $Q_2/Q_1 \rightarrow 1$ となる。つまり、押付荷重 F がほぼゼロのスライダの場合、気圧が低下すると、正圧力 Q_1 の減少による浮上量低下と。負圧力 Q_2 の絶対値の減少による浮上量の増加がほぼ一致し、気圧低下による浮上量変化を抑えることができる。あるいは、押付荷重が同じ条件の場合、負圧力 Q_2 が大きいスライダの方が負圧力 Q_2 が小さいスライダに比べて、気圧低下による浮上量変化を抑えることができる。

【0025】

図9 (b) に、浮上面形状ABS1を用いて、突出量 δ が20nmの実施例1のスライダ1、高度0mの場合について、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周条件における浮上量、浮上姿勢を固定した条件で、図2に示したリセス深さ δr_2 に対する負圧力と正圧力との比 Q_2/Q_1 の絶対値を計算した結果を示す。図より、突出量 δ が20nmの実施例1のスライダ1の Q_2/Q_1 の絶対値はリセス深さ δr_2 が4μmになると急激に大きくなり、 $\delta r_2 = 1.2 \mu m$ で最大となり、 $\delta r_2 < 1.2 \mu m$ で急激に減少する。実施例1のスライダ1の効果である気圧低下による浮上量変化を抑えるためには、 Q_2/Q_1 の絶対値を大きくする必要があるため、実施例1のスライダ1のリセス深さ δr_2 は4μm以下に設定する。

【0026】

図10 (a) (b) にそれぞれ、本発明の実施例2の磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。スライダ1は、流入側に形成された2つの流入パッド11、流出側に形成された流出パッド12、両側に沿って形成された一対のサイドレール13、から構成する。さらに、流入パッド11の流入端から距離Lまでの領域を、流出パッド12に比べて、スライダ厚さ方向に突出量 δ だけ突出させている。 δ は流入パッド11のパッド面112に対する段差面114の深さ（ステップ深さ）を示す。流出パッド13の流出端に再生用MRヘッドのMR素子の露出部と記録用電磁誘導型磁気ヘッドのギャップ部から構成する記録再生素子1bが、スライダ1の側面に磁気ヘッド1c及び接続端子1dが設けている。

【0027】

流入パッドをスライダ厚さ方向に突出させる構造は、従来のリソグラフィ技術を適用して、図10 (b) の斜線部に示すように、流入パッドに薄膜1e、例えばカーボンを成膜することによって製造できる。

【0028】

図11 (a) に本発明の実施例2の磁気ヘッドスライダの浮上面形状 (ABS2) を示す。大きさは、スライダ長Lが1.25mmのピコサイズである。押付荷重Fは、29.4mN、ディンプル位置xp/L、yp/Lは共に0.5である。

図11 (b) (c) に、浮上面形状ABS2を用いて、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周条件、突出の長さLが0.2mmを一定とした条件で、突出量 δ に対するギャップ浮上量hgap、ピッチ角度AG、負圧力Q2を計算した結果を示す。図より、突出量 δ が大きくなると、負圧力Q2の絶対値が大きくなるために、ギャップ浮上量hgapは小さくなり、ピッチ角度AGは大きくなる。したがって、ギャップ浮上量hgapを小さくして、ピッチ角度AGを大きくしたい場合は、突出量 δ を大きくすることが有効である。

【0029】

図12 (a) (b) (c) に、浮上面形状ABS2を用いて、回転数、半径位置が2.5型装置の最内周条件、突出量 δ が10nm、20nmを一定とした条件で、突出の長さLに対するギャップ浮上量hgap、ピッチ角度AG、負圧力Q2を計

算した結果を示す。図より、突出の長さLが大きくなつても、負圧力Q2の絶対値の変化が小さいために、ギャップ浮上量h_{gap}の変化も小さくなるが、ピッチ角度AGは大きくなる。したがつて、ギャップ浮上量h_{gap}を変化させずに、ピッチ角度AGを大きくしたい場合は、突出の長さLを大きくすることが有効である。

【0030】

図13に、浮上面形状A B S 2を用いて、突出の長さLが0. 2 mm、突出量δが20 nmを一定とし、回転数、半径位置が2. 5型装置の最内周条件における浮上量、浮上姿勢を固定とした条件で、図10に示したリセス深さδ_{r2}に対する負圧力と正圧力との比Q₂／Q₁の絶対値を計算した結果を示す。比較のために、図9.(b)に示した、突出量δが20 nmの実施例1のスライダ1のリセス深さδ_{r2}に対するQ₂／Q₁の絶対値を計算した結果も図示した。図より、突出の長さLが0. 2 mm、突出量δが20 nmの実施例2のスライダ1のQ₂／Q₁の絶対値も実施例1のスライダ1のQ₂／Q₁の絶対値と同様に、リセス深さδ_{r2}が4 μmになると急激に大きくなり、δ_{r2}=1. 2 μmで最大となり、δ_{r2}<1. 2 μmで急激に減少する。実施例2のスライダ1の効果である気圧低下による浮上量変化を抑えるためには、Q₂／Q₁の絶対値を大きくする必要があるため、実施例2のスライダ1のリセス深さδ_{r2}は4 μm以下に設定する。

【0031】

図14に、浮上面形状A B S 1を用いて、回転数、半径位置が2. 5型装置の最内周条件、流出端浮上量h₂が10. 0 nmを一定とした条件で、媒体面うねり上をスライダが走行した時のピッチ角度AGに対する流出端浮上量h₂の変動量△h₂を計算した結果を示す。図より、全てのうねり周波数に対して、ピッチ角度AGが大きくなると流出端浮上量変動量△h₂が小さくなり、本発明のピッチ角度AGが大きいスライダは媒体面うねりに対する追従性が良好であることが分かった。

【0032】

図15 (a)に本発明の実施例2の磁気ヘッドスライダの浮上面形状 (A B S 2)を用いて、回転数、半径位置が2. 5型装置の中周条件での半径位置、ヨ一角ゼロ度、突出の長さLが0. 2 mmを一定とした条件で、突出量δが20 nm

、40nmにおける実施例2のスライダ1の接触開始浮上量 h_{to} を実測した結果を示す。浮上量測定装置はケーエルエー・テンコール社製DFHT3を使用した。サスペンション固定治具に接触検知用のアコースティックエミッション(AE)センサを取り付け、回転数を下げてAE出力が出るまでスライダ流出端近傍の浮上量を測定し、この時の浮上量を接触開始浮上量 h_{to} とした。ガラスディスクは面粗さの違う3種類のDISK8、DISK6、DISK3を使用した。面粗さRaはそれぞれ、0.8nm、0.6nm、0.3nmである。図より、突出量 δ が20nm、40nmにおける実施例2のスライダ1の接触開始浮上量 h_{to} は、ガラスディスクの面粗さが平滑化になると小さくなることが分かった。この理由は、実施例2のスライダ1のピッチ角度AGが大きいために、スライダ長程度の波長の媒体面うねりに対して追従し易くなり、浮上量変動が小さくなつたためである。

【0033】

図15(b)に本発明の実施例2の磁気ヘッドスライダの浮上面形状(ABS2)を用いて、回転数、半径位置が2.5型装置の中周条件での半径位置、ヨー角ゼロ度、突出の長さLが0.2mmを一定とした条件で、突出量 δ が20nm、40nmにおける実施例2のスライダ1のガラスディスクと接触した直後の流出端近傍の浮上量変動を実測した結果を示す。ガラスディスクはDISK8、DISK6を使用した。図より、実施例2のスライダ1がガラスディスクと接触した時の浮上量変動がほとんどないことが分かる。特に現行スライダが接触した場合、浮上量変動が大きくなるDISK6に対しても、実施例2のスライダ1の接触時の浮上量変動がほとんどないことが分かる。この理由は、実施例2のスライダ1のピッチ角度AGが大きいために、接触した時に接触面積が小さくなり、接触力が接触力が低減できたためである。

【0034】

図16(a)(b)を用いて、これまで示した本発明の実施例1、2の磁気ヘッドスライダの効果のメカニズムを説明する。流入パッドを流出パッドに比べて、スライダ厚さ方向に突出させる構成(a)により、負圧ポケットが大きくなり、図11、図12の計算結果から、負圧力は低下させずにピッチ角度AGを大きく

できる。負圧力が同じであれば、気圧低下による浮上量変化は大きくならない。また、本発明のスライダ(a)のピッチ角度AGが従来のスライダ(b)に比べて大きいため、流出パッド流出端がデイスクと接触した場合、本発明のスライダ(a)の方が接触面積が小さくなり、接触力が低減でき、接触によるスライダ振動を抑えることができる。

【0035】

図16(c) (d)を用いて、本発明の実施例1、2の磁気ヘッドスライダの別な効果のメカニズムを説明する。本発明のスライダ(a)は、流入パッドが突出した構造のため、流入パッドの流出端がデイスクと接触した場合、空気流が浮上面に流入し、浮上力が確保されるために、正常な浮上量に回復し、瞬時に安定浮上する。従来のスライダ(b)は、流入パッドの流入端が接触するため、空気流が浮上面に流入しないため、浮上力が確保されず、前のめりなったまま流入端が媒体面と連続接触してしまう。

【0036】

図17(a) (b)にそれぞれ、本発明の実施例3の磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。スライダ1は、本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの流入パッドのコンタクト面112に空気軸受面になりにくい微小な突起を設けている。この高さを δt とする。

【0037】

流入パッドをスライダ厚さ方向に突出させる構造は、従来のリソグラフィ技術を適用して、図17(b)の斜線部に示すように、流入パッドに薄膜1e、例えばカーボンを成膜することによって製造できる。

【0038】

図18を用いて、本発明の実施例3の磁気ヘッドスライダの効果のメカニズムを説明する。本発明のスライダ1の流入パッドの流入端がデイスクと接触した場合、微小突起と接触するため、接触面積が小さくなり接触によるスライダ振動を抑えることができる。

【0039】

図19(a) (b)にそれぞれ、本発明の実施例4の磁気ヘッドスライダの立

体斜視図、側面図を示す。スライダ1は、本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの一対の連結部である流入パッド11の1段目の段差面114とサイドレール13の面を2段目の段差面116と同じ面にする。この構成により、負圧ポケットがなくなり、負圧力が小さくなる。負圧力が小さくなると、接触時の接触力は小さくなり、接触によるスライダ振動を抑えることができる。

【0040】

流入パッドをスライダ厚さ方向に突出させる構造は、従来のリソグラフィ技術を適用して、図19(b)の斜線部に示すように、流入パッドに薄膜1e、例えばカーボンを成膜することによって製造できる。

【0041】

図20に本発明より成る磁気ディスク装置の実施例を示す。前記磁気ディスク装置は、磁気記録媒体3とこれを回転させる駆動部21、本発明の実施例の磁気ヘッドスライダ1及びその支持体2、位置決めする支持アーム22とこれの駆動部23、スライダ1に搭載された磁気ヘッドの記録再生信号を処理する回路24から構成されている。図に、記録媒体である磁気ディスク面3に浮上した状態でスライダ1が走行及びシークしている状態の平面図(a)及び側面図(b)を示す。

【0042】

【発明の効果】

本発明によれば、流入側パッドのリセス面からの高さを流出側パッドのリセス面からの高さよりも高くしたことにより、空気流の流入側に形成され、空気軸受面となる流入側パッドと、空気流の流出側に形成され、空気軸受面となる流出側パッドと、両側に沿って形成された一対のサイドレールと、流入側パッドと流出側パッドとの間にリセス面とを備えた磁気ヘッドスライダにおいて、 h_{to} を下げた平滑媒体面とのスライダ接触振動低減化とランアウトのようなスライダ長に比べて十分大きい波長の媒体面うねりに対する浮上量変動の低減化とスライダ周辺の気圧変化に対する浮上量変動の低減化を同時に満足することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダ及びその支持体の立体斜視図である。

【図2】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの立体斜視図である。

【図3】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの流入パッド及びサイドレールの立体斜視図である。

【図4】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの流出パッドの立体斜視図である。

【図5】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの支持体の平面図である。

【図6】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの浮上走行時の側面図である

【図7】 本発明の実施例1の磁気ヘッドスライダの浮上面形状A B S1を示す図である。

【図8】 本発明の実施の形態1の磁気ヘッドスライダの気圧依存性、最内周、中周、外周条件におけるピッチ角度、ギャップ浮上量を計算した結果を示すグラフである。

【図9】 本発明の実施の形態1の磁気ヘッドスライダの気圧依存性、最内周、中周、外周条件における負圧力を計算した結果とリセス深さに対する負圧力と正圧力との比の絶対値を計算した結果を示すグラフである。

【図10】 本発明の実施例2の磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。

【図1.1】 本発明の実施の形態2の磁気ヘッドスライダの浮上面形状A B S2を示し、かつ突出量に対するギャップ浮上量、ピッチ角度、負圧力を計算した結果を示すグラフである。

【図1.2】 本発明の実施の形態2の磁気ヘッドスライダの突出の長さに対するギャップ浮上量、ピッチ角度、負圧力を計算した結果を示すグラフである。

【図1.3】 本発明の実施の形態1、2の磁気ヘッドスライダのリセス深さに対する負圧力と正圧力との比の絶対値を計算した結果を示すグラフである。

【図1.4】 本発明の実施の形態1の磁気ヘッドスライダの媒体面うねり上をスライダが走行した時のピッチ角度AGに対する流出端浮上量の変動量を計算した結果を示すグラフである。

【図1.5】 本発明の実施の形態2の磁気ヘッドスライダの接触開始浮上量、接

触直後の流出端近傍の浮上量変動を実測した結果を示すグラフ、表である。

【図16】 本発明の実施の形態1、2の磁気ヘッドスライダの効果を説明する図である。

【図17】 本発明の実施の形態3の磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。

【図18】 本発明の実施の形態3の磁気ヘッドスライダの効果を説明する図である。

【図19】 本発明の実施の形態4の磁気ヘッドスライダの立体斜視図、側面図を示す。

【図20】 本発明より成る磁気ディスク装置の実施例を示す図である。

【符号の説明】

1…磁気ヘッドスライダ、11…流入パッド、12…流出パッド、13…サイドレール、14…負圧ポケット、112、121、122…ディスク停止時に媒体面と接触するパッド面、113、115…段差部、114、1141…段差部113を介しての段差面、116…段差部115を介しての段差面、S…流出パッド12のコンタクト面112の面積、1b…磁気ヘッドのギャップ部とM·R素子の露出部、1c…磁気ヘッド、1d…接続端子、1e…薄膜、 $\delta s1$ …流入パッドステップ深さ、 $\delta s2$ …流出パッドステップ深さ、 $\delta s3$ …サイドレールステップ深さ、 $\delta s4$ …段差部1141のステップ深さ、 $\delta r1$ …流入パッドのパッド面112に対する段差面115の深さ、 $\delta r2$ …流出パッドのパッド面112に対する段差面115の深さ、L…突出の長さ、 δ …突出量、1121…微小突起面、 δt …微小突起高さ、2…支持体、21…荷重用ビーム部、22…ジンバル部、23…ディンプル、荷重用突起部、 (x_p, y_p) …ディンプル位置、荷重用突起部の位置、L…スライダ1の長手方向長さ、w…スライダ1の短手方向長さ、F…押付荷重、Q…浮上力、Q2…負圧力、 θ_p …ピッチ角度、 θ_r …ロール角度、h1…流入端浮上量、h2…流出端浮上量、hgap…ギャップ浮上量、3…磁気記録媒体、21…磁気記録媒体3を回転させる駆動部、22…支持アーム、23…支持アームの駆動部、24…記録再生信号処理回路。

【書類名】 図面

【図1】

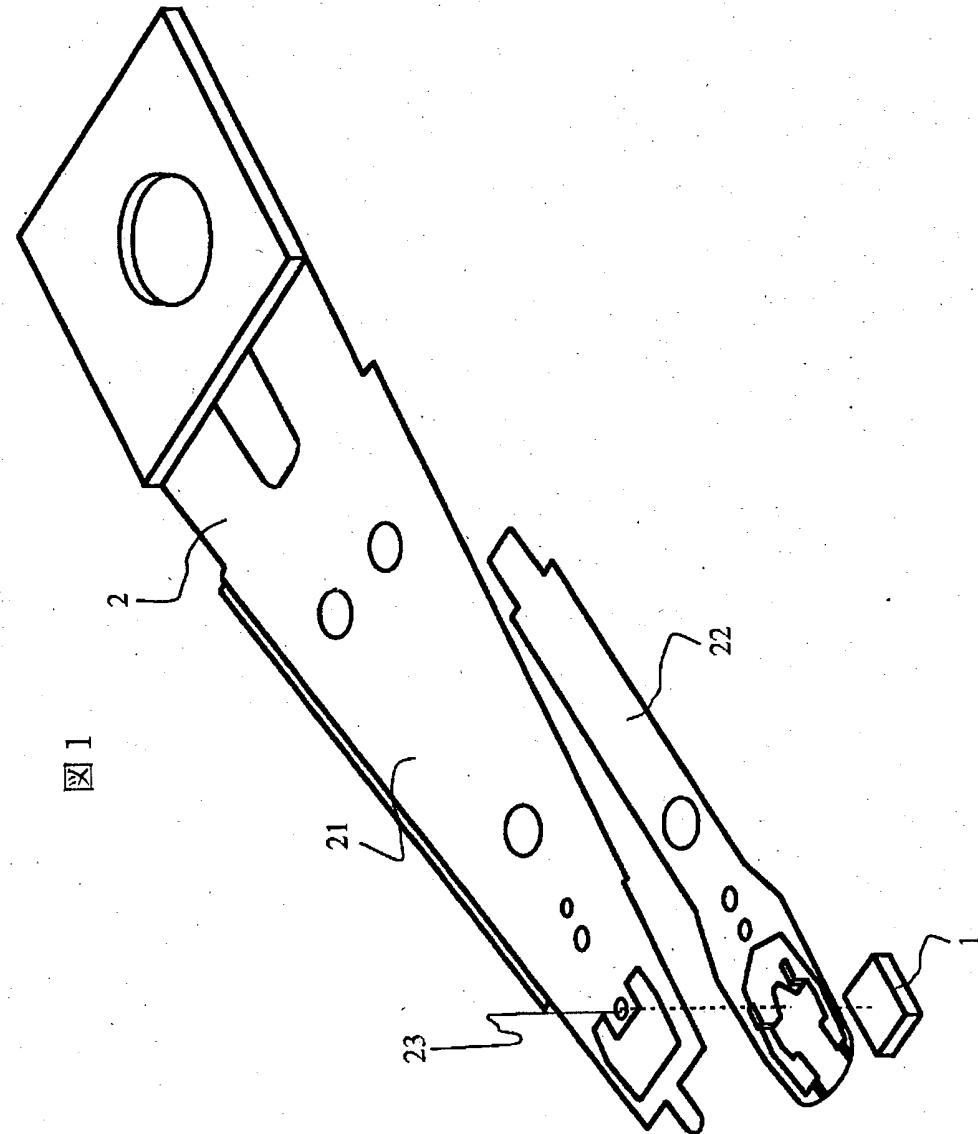
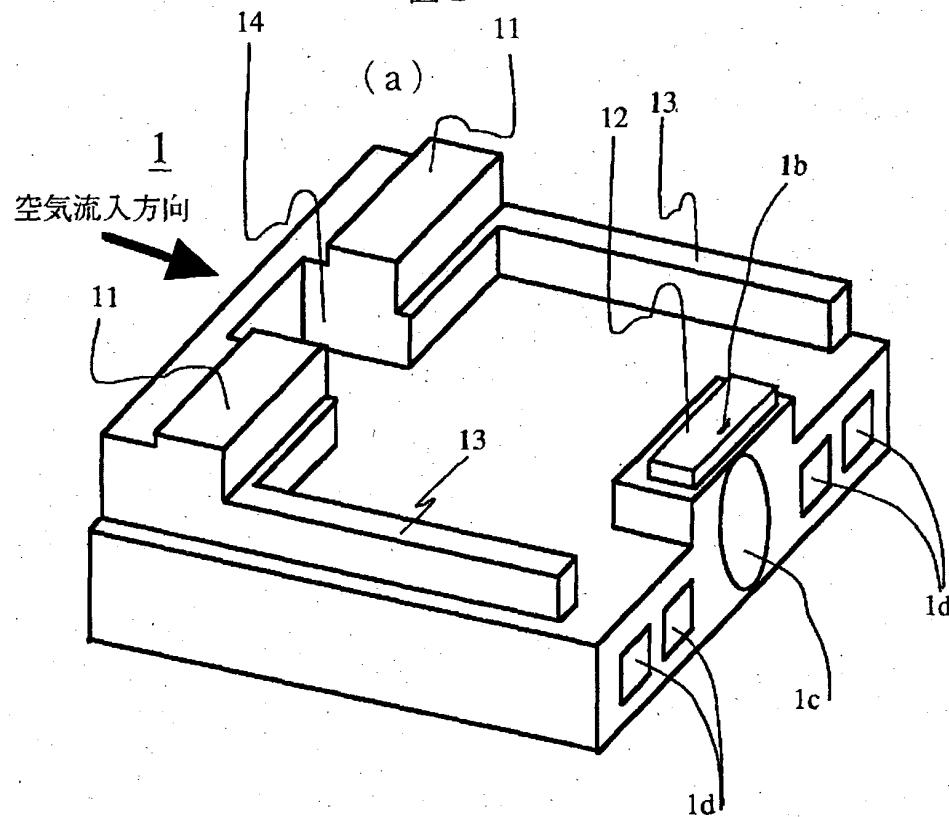


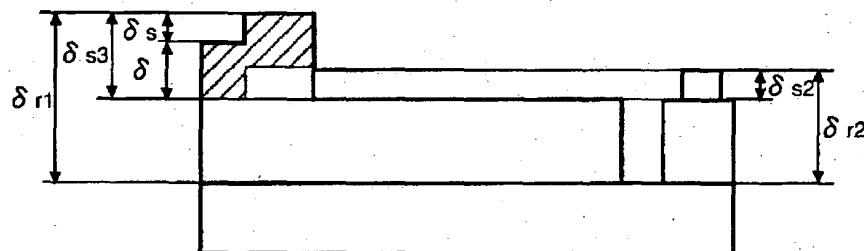
図1

【図2】

図2

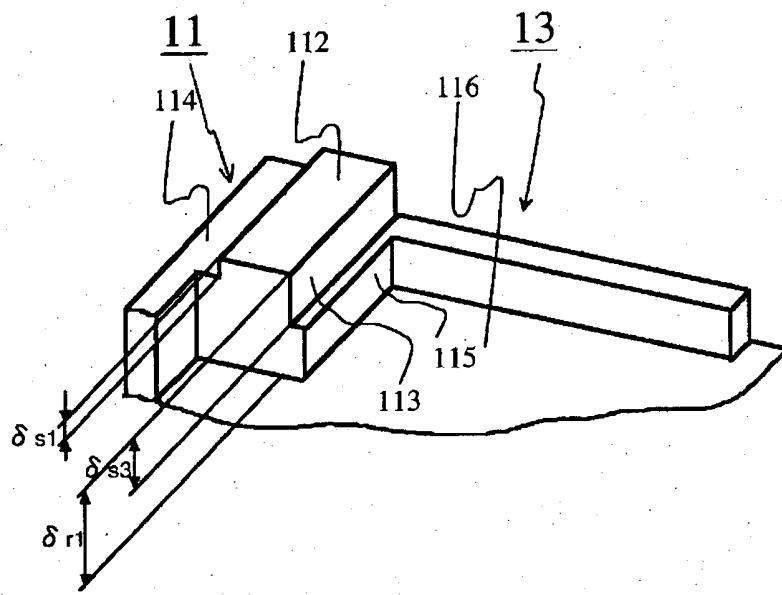


(b)



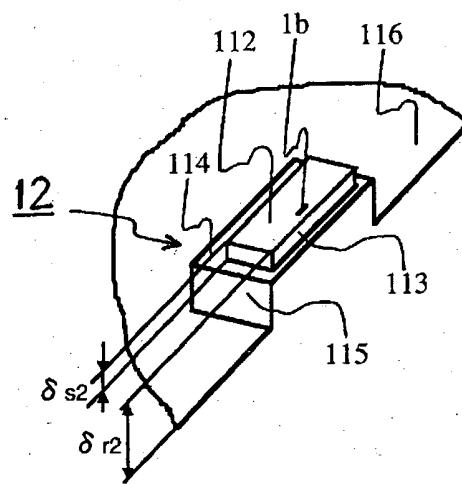
【図3】

図3

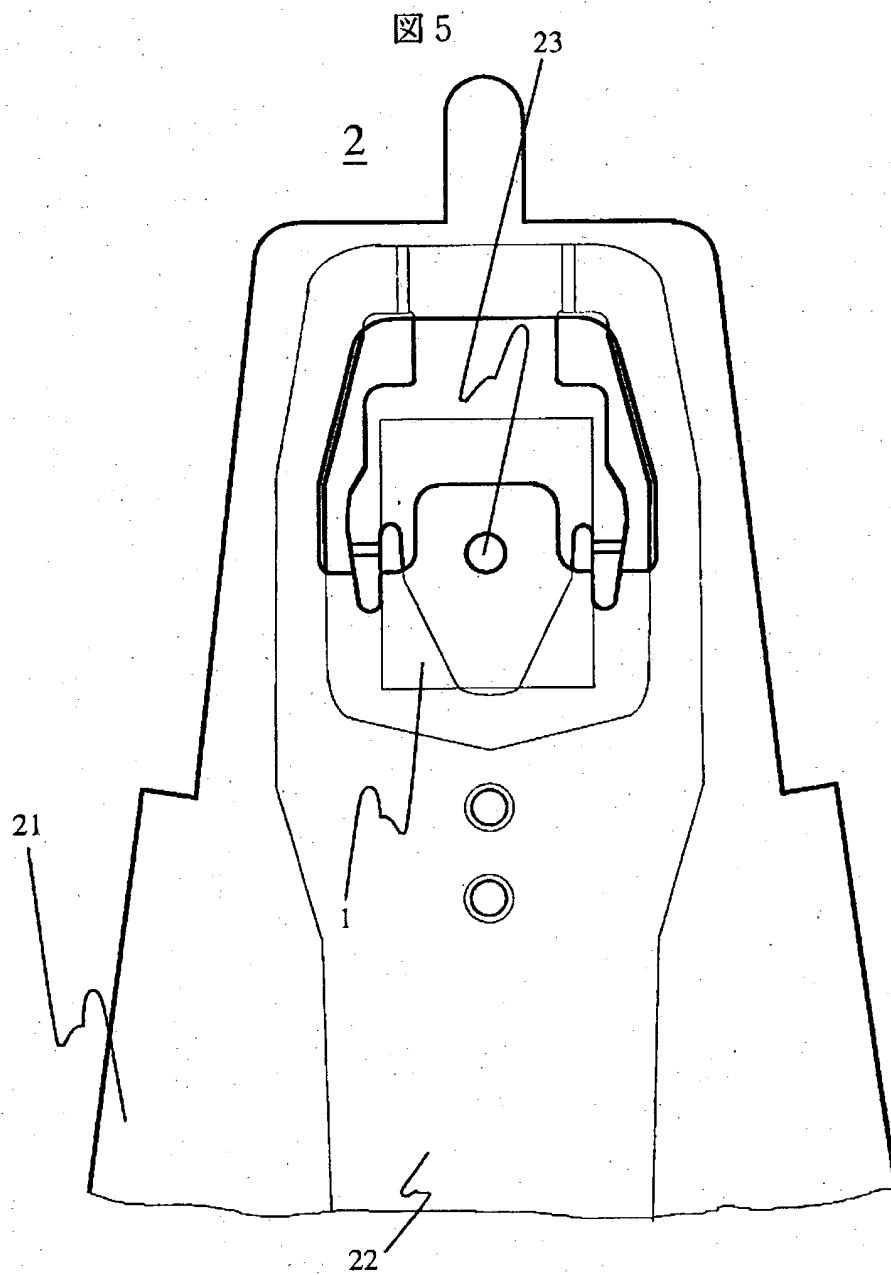


【図4】

図4



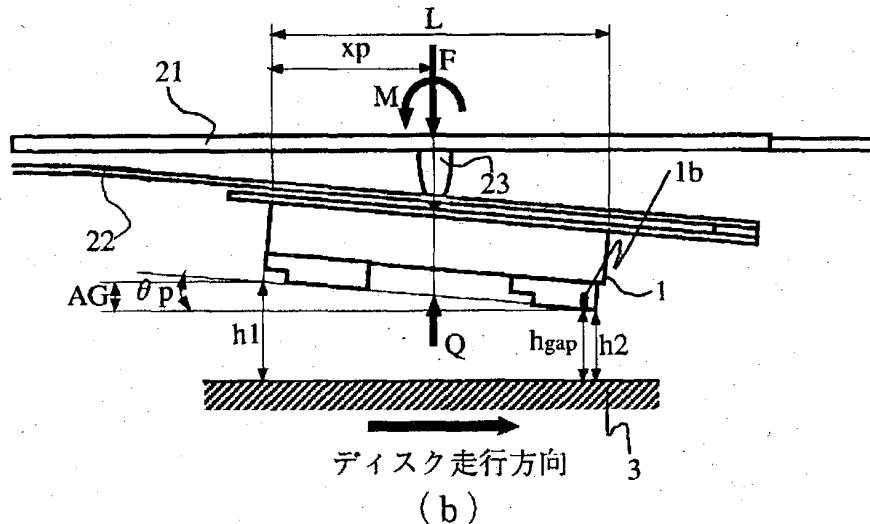
【図5】



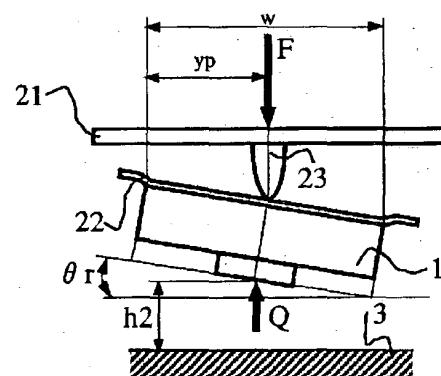
【図6】

図6

(a)

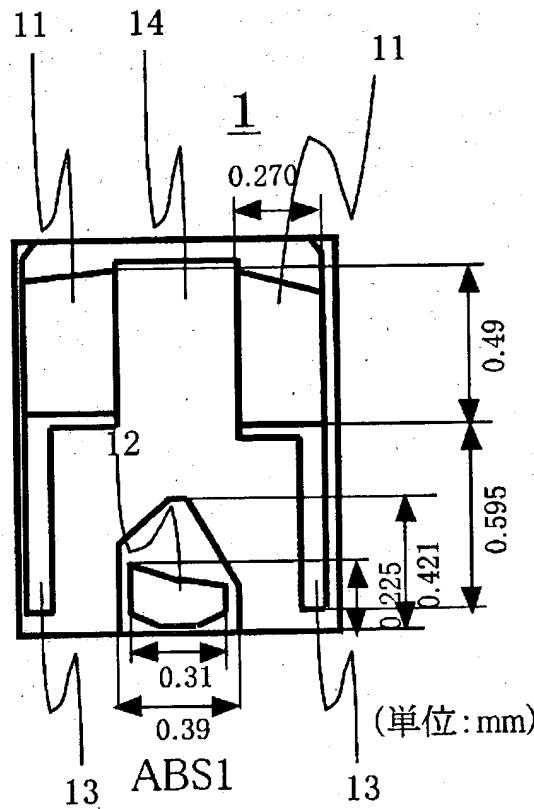


(b)



【図7】

図7



【図8】

図8(a)

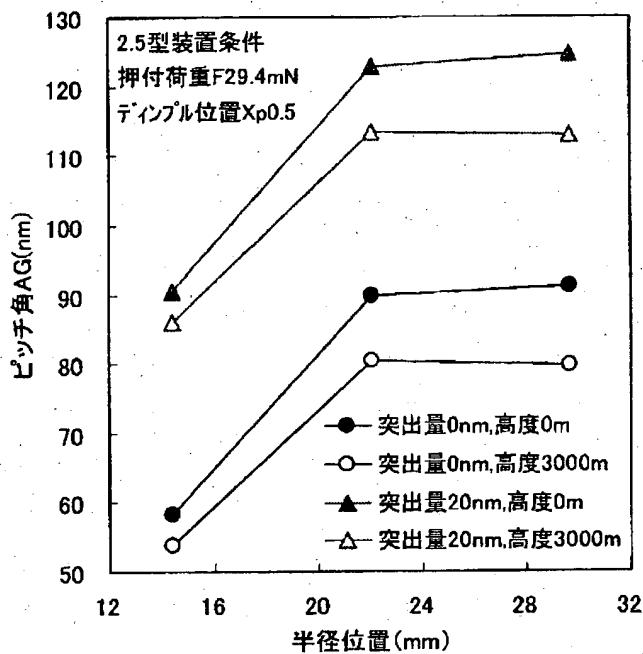
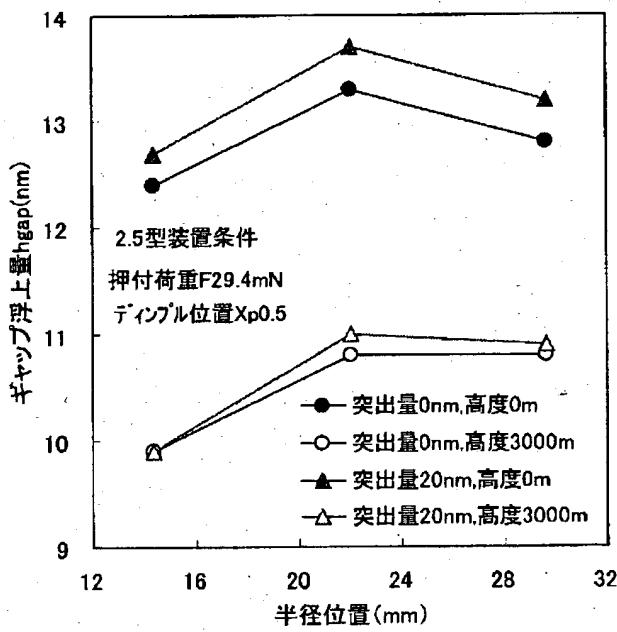


図8(b)



【図9】

図9(a)

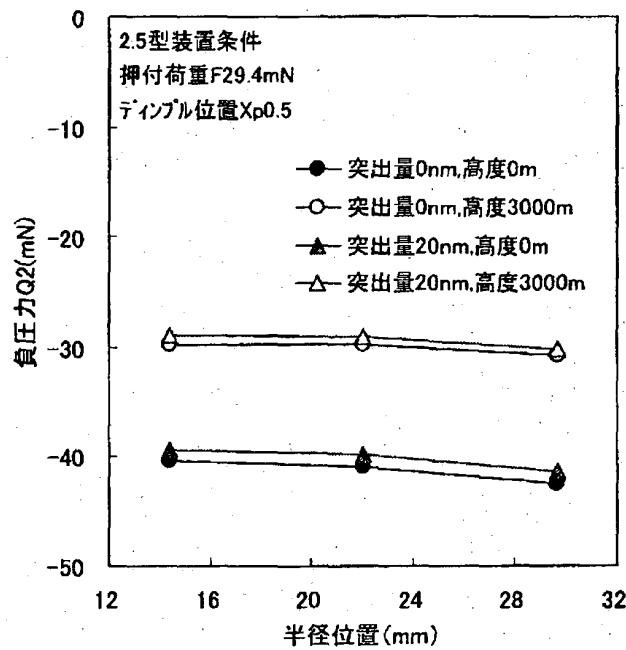
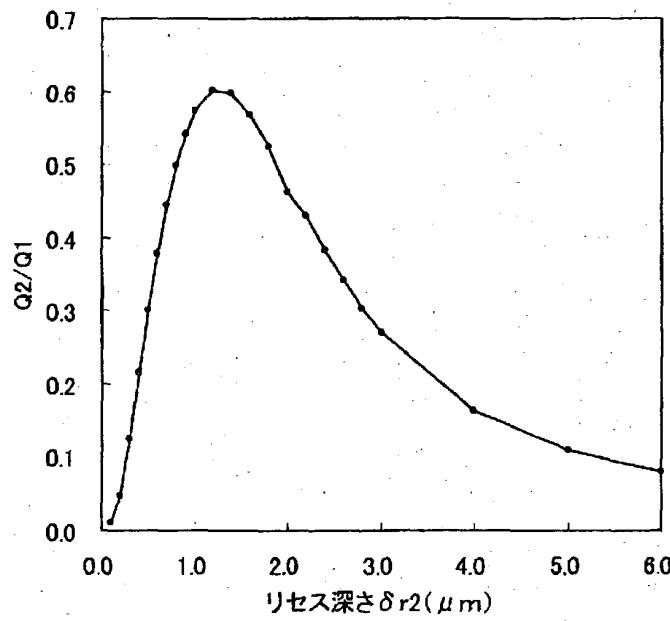
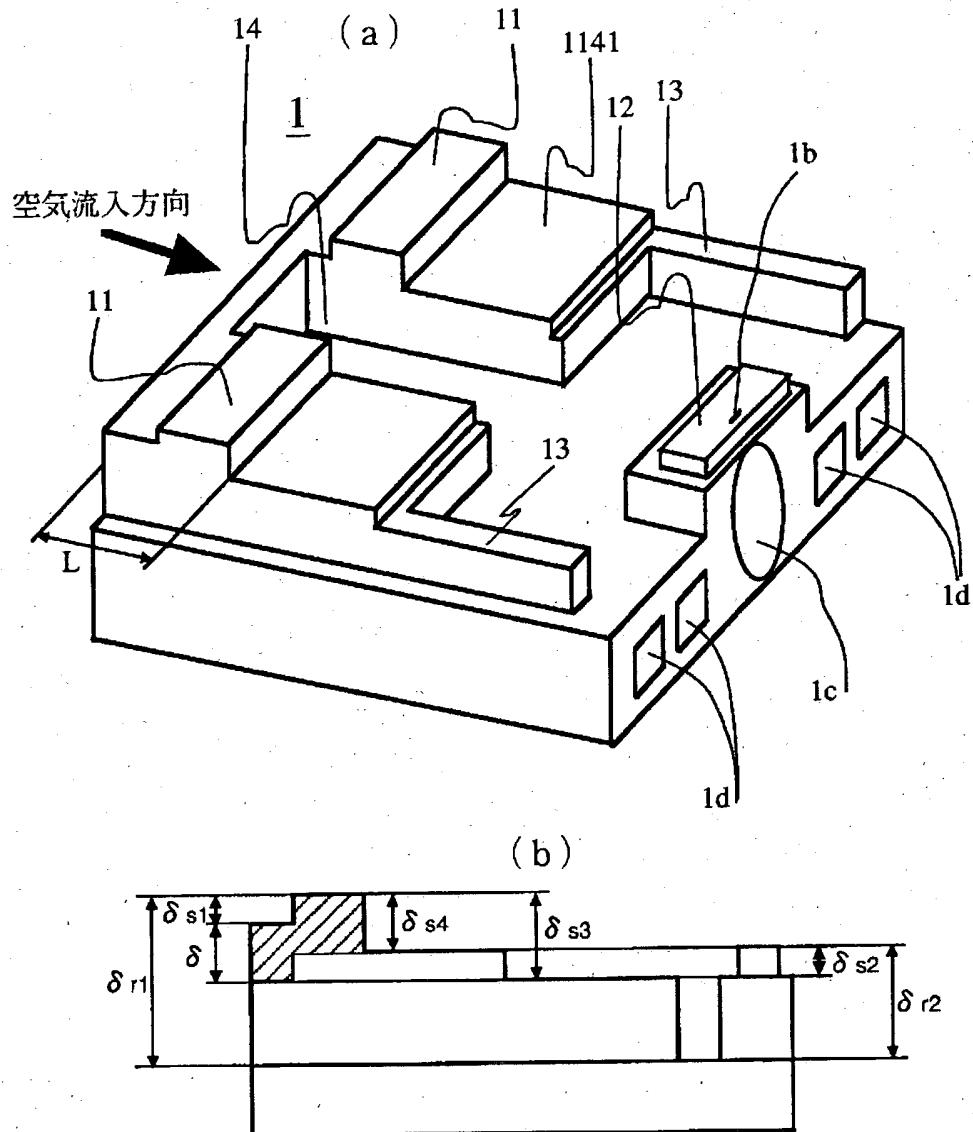


図9(b)



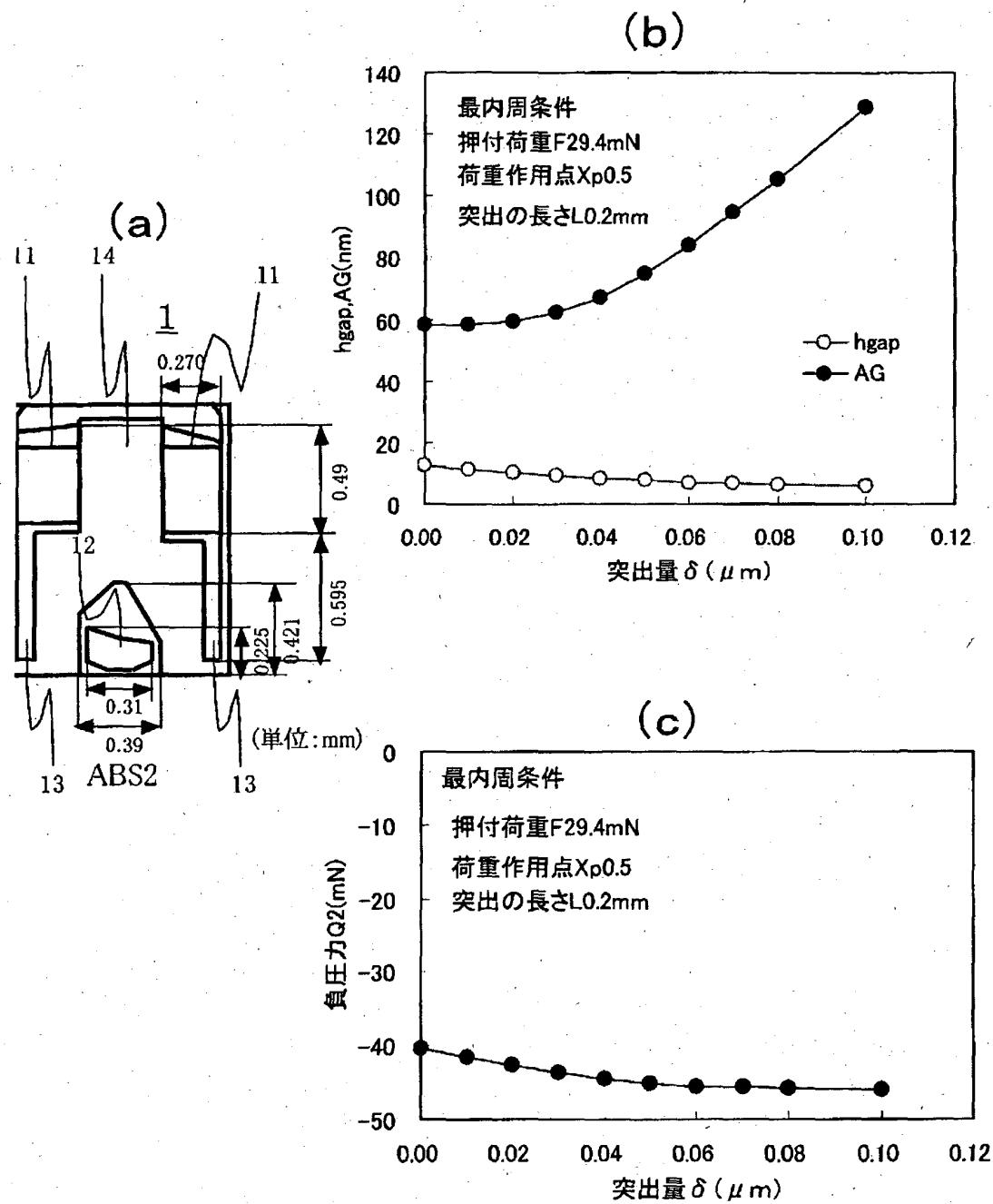
【図10】

図10

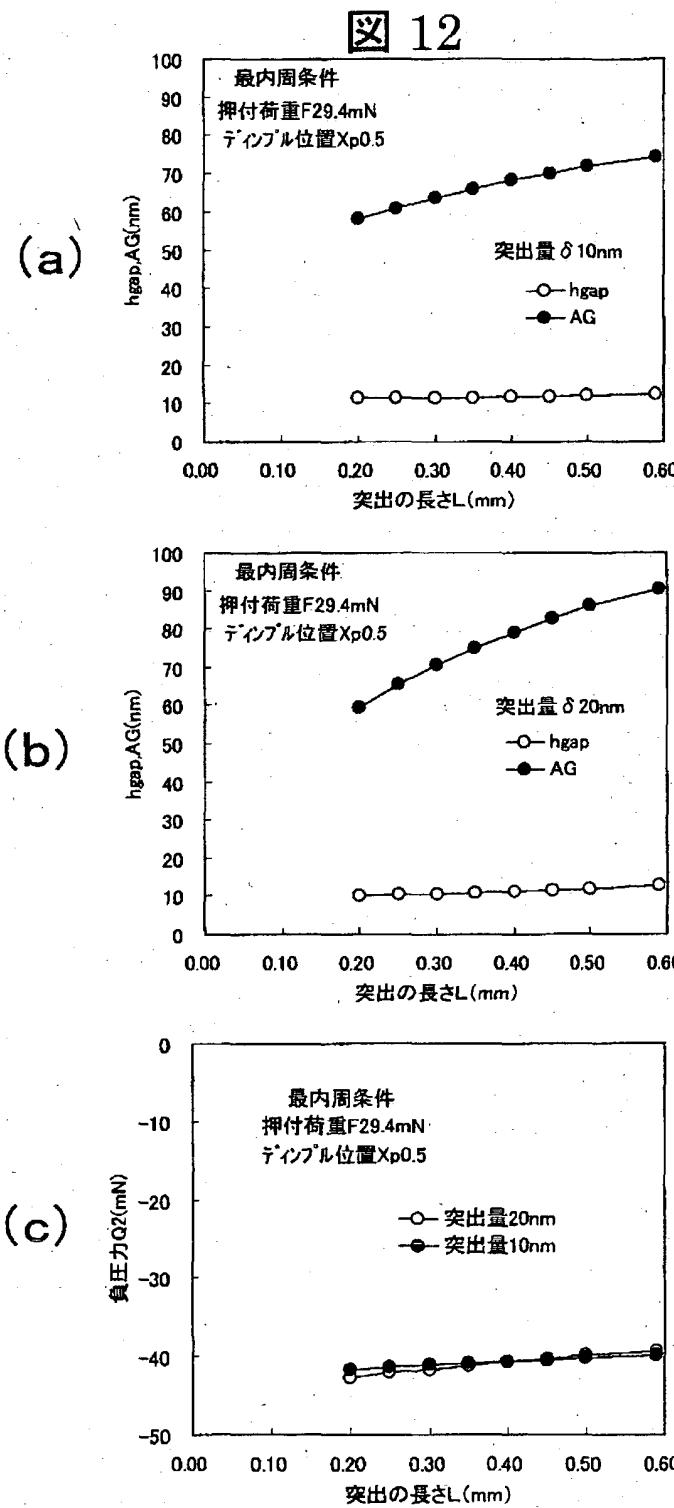


【図11】

図 11

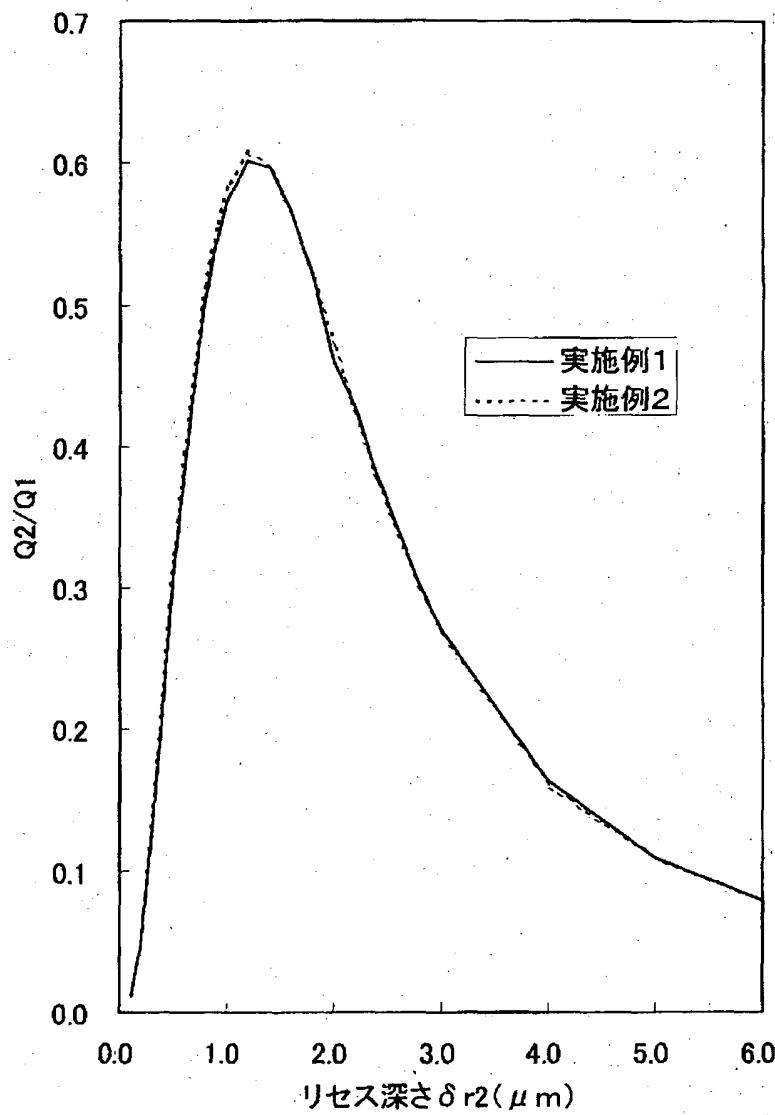


【図12】



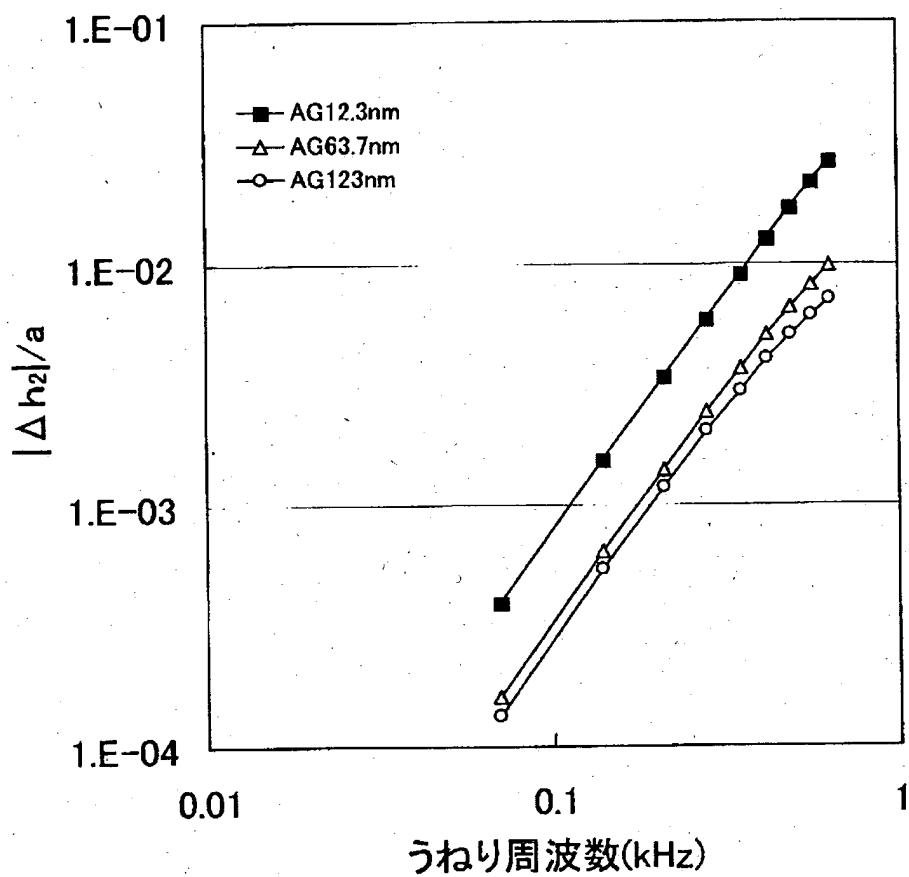
【図13】

図13



【図14】

図14



【図15】

図15(a)

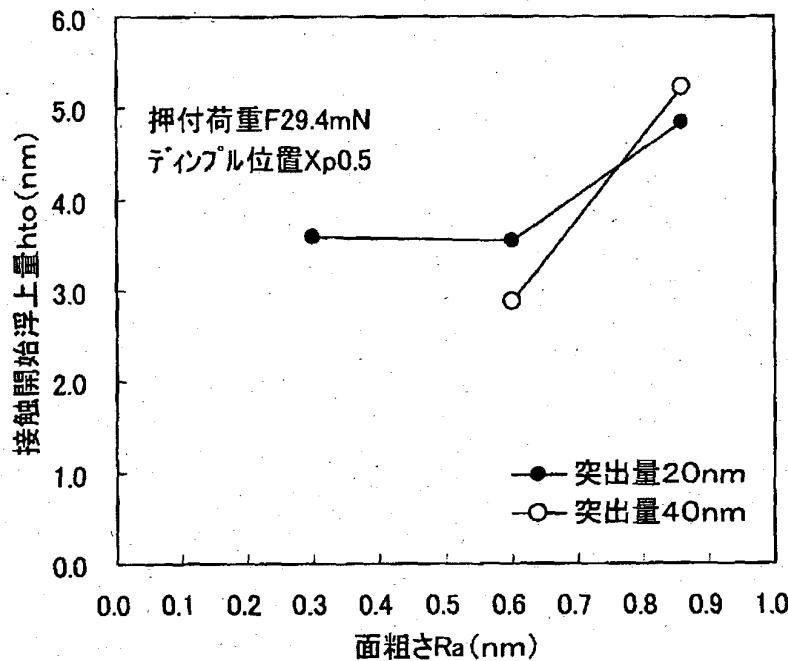
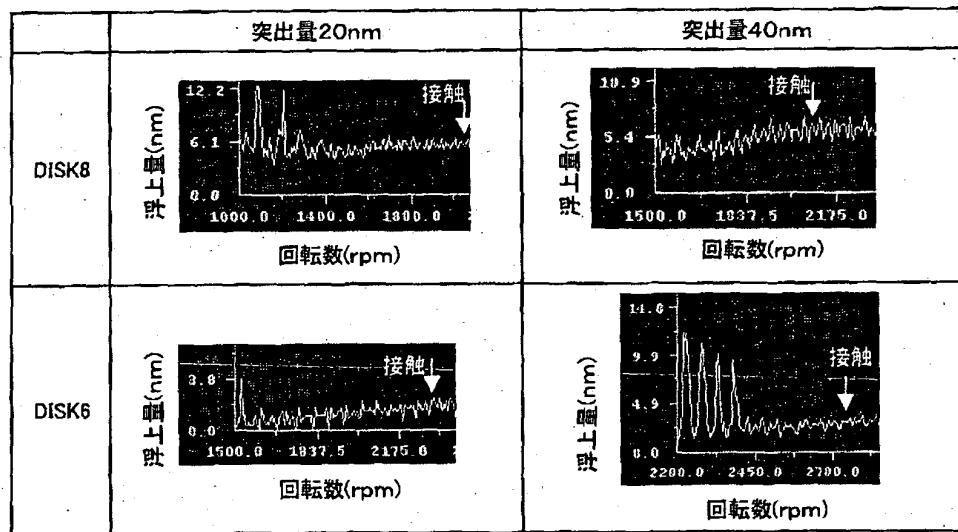
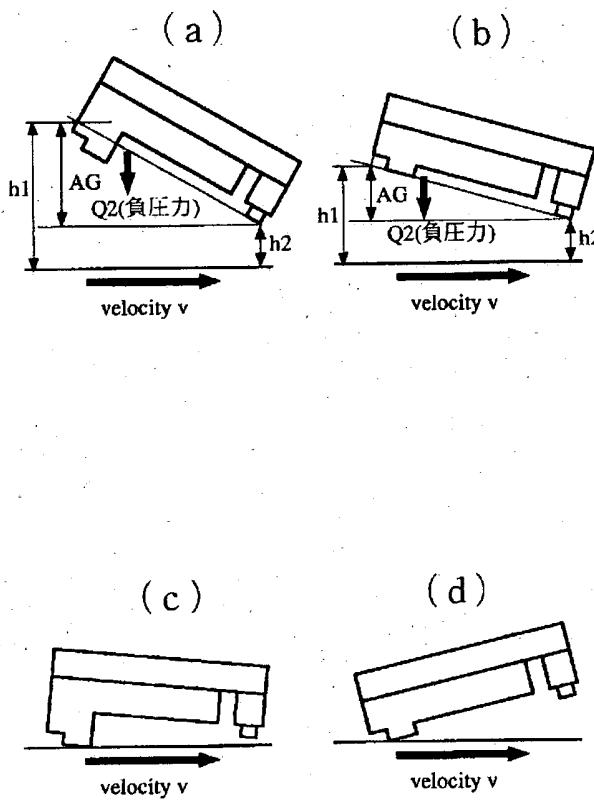


図15(b)

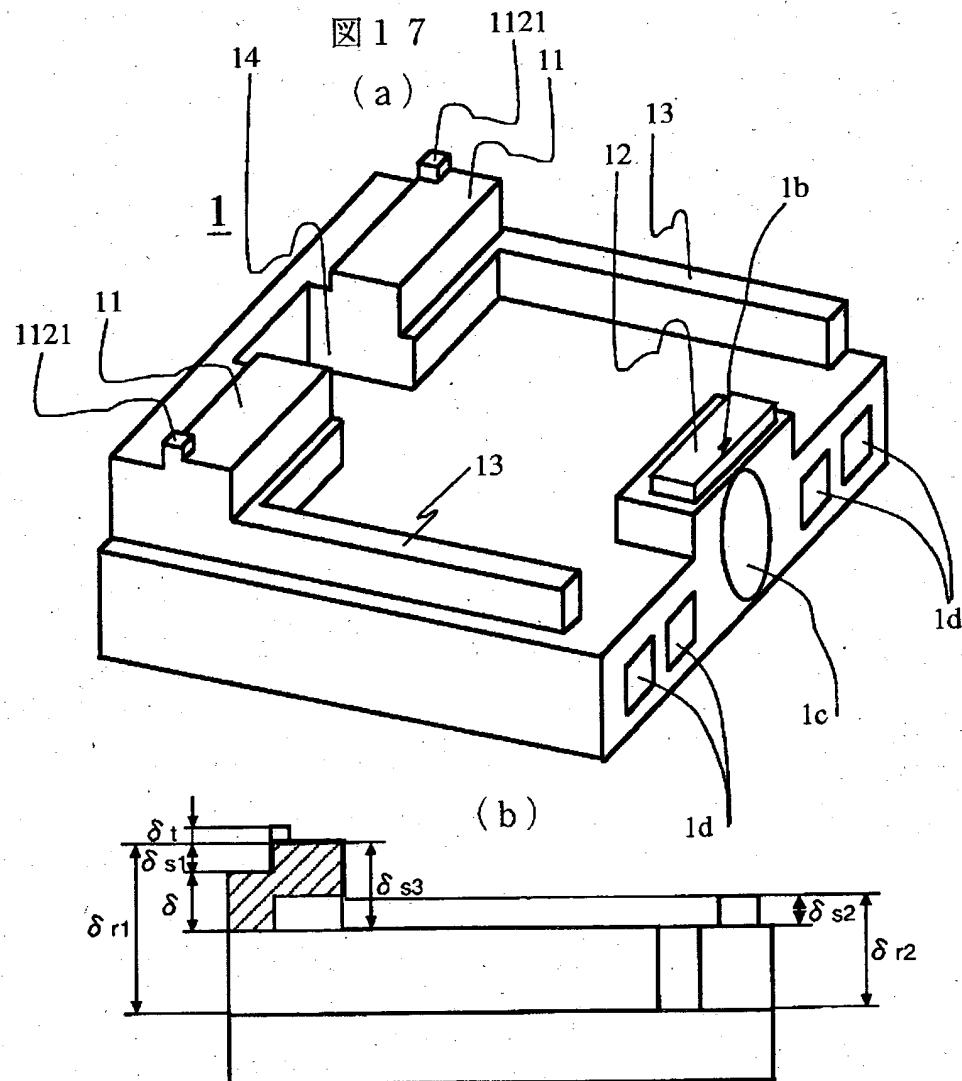


【図16】

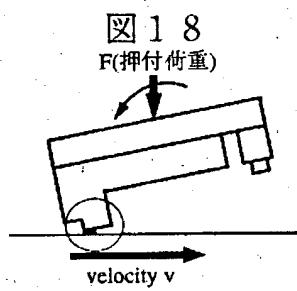
図16



【図17】

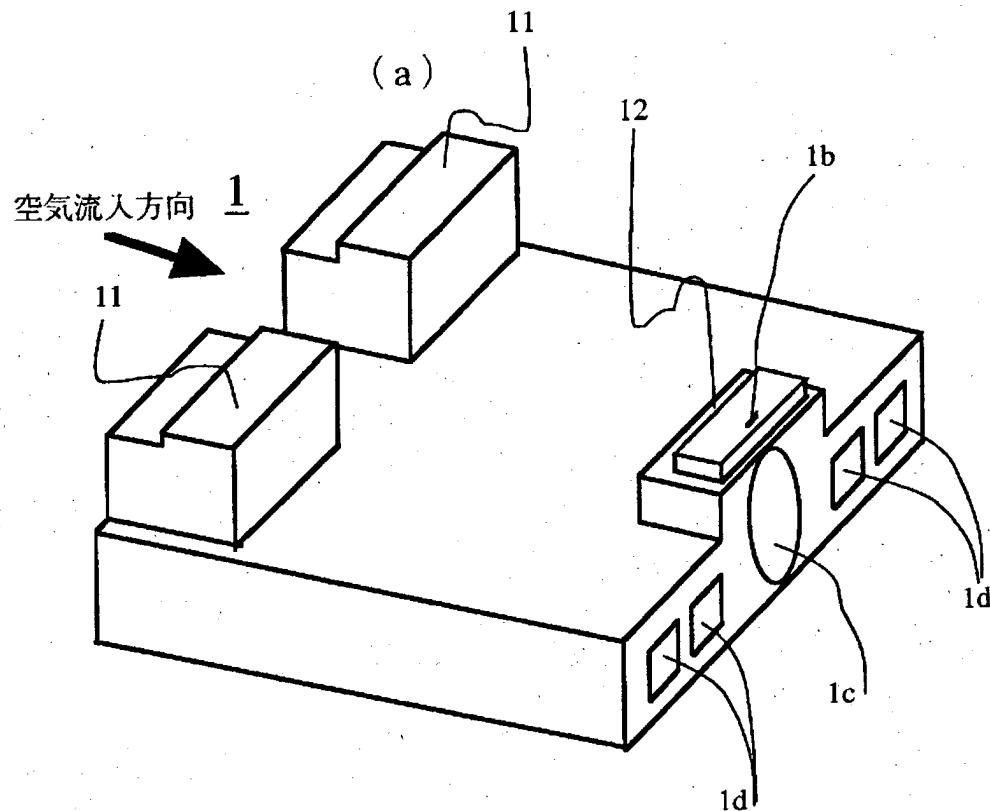


【図18】

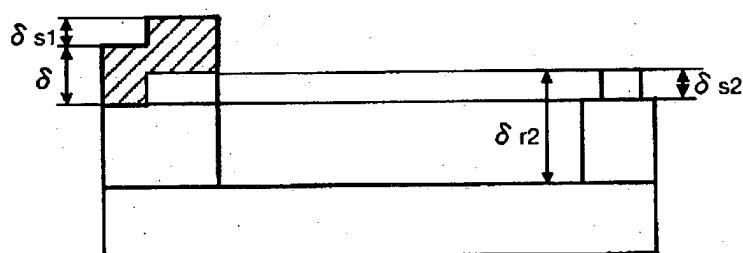


【図19】

図19



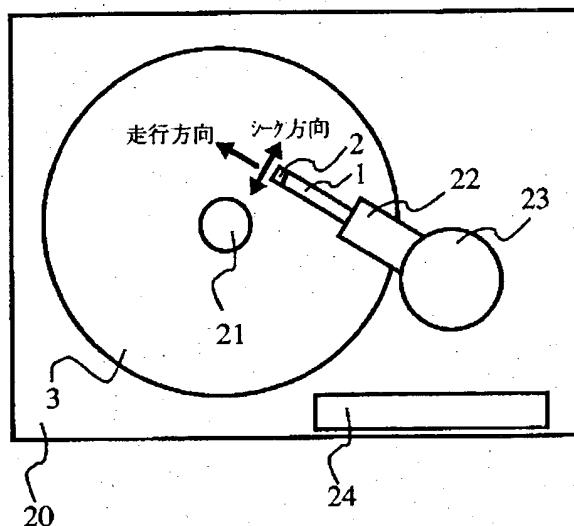
(b)



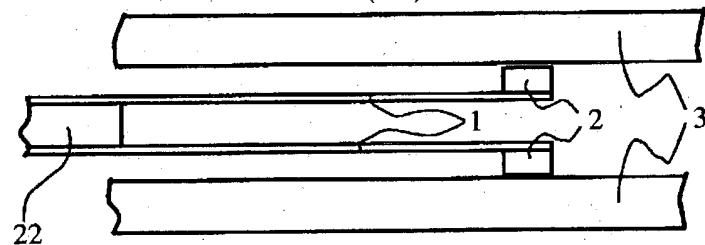
【図20】

図20

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

平滑媒体面とのスライダ接触振動低減化と媒体面うねりに対する浮上量変動の低減化とスライダ周辺の気圧変化に対する浮上量変動の低減化を同時に満足することである。

【解決手段】

磁気ヘッドスライダの流入パッド11を流出パッド12に比べて、スライダ1の厚さ方向に突出させていることによって高密度記録化、高信頼性化、低成本化に優れた磁気ヘッドスライダ及び磁気ディスク装置を提供するのに効果がある。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-021292
受付番号	50300143702
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0097
作成日	平成15年 1月31日

〈認定情報・付加情報〉

【提出日】 平成15年 1月30日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名 株式会社日立製作所